PACS: 72.20.-i

А.Ю. Моллаев¹, И.К. Камилов¹, Р.К. Арсланов¹, У.З. Залибеков¹, В.М. Новоторцев², С.Ф. Маренкин², С.А. Варнавский²

БАРИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В ФЕРРОМАГНИТНОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ Cd_{1-x}Mn_xGeP₂

¹Институт физики Дагестанского научного центра РАН ул. М. Ярагского, 94, г. Махачкала, 367003, Россия E-mail: a.mollaev@mail.ru

²Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Ленинский пр-т, 31, г. Москва, 119991, Россия E-mail: csq@mail.ru

При атмосферном давлении измерены температурные зависимости удельного сопротивления ρ и коэффициента Холла R_H в диапазоне температур 77–400 К. Определена энергия ионизации мелкого акцепторного уровня E_a . Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными. При гидростатических давлениях до 5 GPa и T = 300 К измерены удельное электросопротивление и коэффициент Холла в образцах $Cd_{1-x}Mn_xGeP_2$ (x = 0-0.19). При P = 3.2 GPa соединение $CdGeP_2$ диссоциирует с образованием фаз CdP_2 и Ge. Введение марганца упрочняет кристаллическую структуру $CdGeP_2$. Для образца $Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP_2$ характерен обратимый фазовый переход при P = 3.5 GPa.

Введение

Изучение новых функциональных магнитных материалов для спинтроники входит в число важнейших направлений современной техники полупроводников. Настоящая работа является продолжением цикла исследований новых магнитных полупроводниковых материалов на базе тройных полупроводников $A^{II}B^{IV}C_2^V$, которые являются кристаллохимическими аналогами соединений $A^{III}B^V$.

В работах [1,2] были обнаружены и изучены структурные фазовые переходы при высоком гидростатическом давлении в магнитном полупроводнике $Cd_{1-x}Mn_xGeAs_2$ с различным x. Увеличение процентного содержания марганца в этом соединении сдвигает положение фазового перехода на шкале высоких давлений в сторону низких. Измерены температурные зависимости удельного электросопротивления, коэффициента Холла и термоэдс (T = 77-410 K), из которых были определены некоторые зонные параметры соединения.

СdGeP₂ привлекает внимание высокой фоточувствительностью и в обычных условиях имеет тетрагональную структуру типа халькопирита GaFeS₂. Фазовые равновесия в CdGeP₂ изучены методом закалки до $P \sim 9$ GPa и T = 1200°C. При P = 5-7 GPa и температуре T > 700°C CdGeP₂ разлагается на Cd₃P₂ + GeP + P (черный). При P > 7 GPa и T = 500-1200°C фаза I разлагается на Cd + GeP₂ (структура GeP₂ не определена).

Однако до последнего времени марганец как потенциальный член твердого раствора CdGeP₂ не рассматривался [3]. Ранее [4] малые концентрации марганца как легирующей примеси не показали каких-либо примечательных магнитных и других свойств. В настоящий момент ведутся исследования, направленные на поиск и определение электромагнитных и других свойств.

Представлялось интересным продолжить изучение на базовом образце $CdGeP_2$ и на образцах $Cd_{1-x}Mn_xGeP_2$ с различным процентным содержанием марганца.

2. Методика и техника эксперимента

Для получения объекта исследования – поликристаллического дифосфида германия-кадмия, легированного марганцем, использовали монокристаллический дифосфид кадмия, приготовленный специально для данной работы, марганец, двукратно сублимированный (чистота 99.99%), германий и фосфор (особо чистые). Состав шихты в основном соответствовал гипотетическому разрезу CdGeP₂-MnP₂. Загрузку общим весом 45-50 g помещали в кварцевую ампулу, покрытую внутри пленкой пиролитического углерода, которую откачивали до 10⁻² Ра, нагревали (с промежуточной выдержкой при 450°С) до температуры, превышающей точку плавления CdGeP₂ (~ 800°С), с последующим закаливанием при температуре 0°С для получения образцов с максимальным содержанием марганца. Концентрация Mn составляла 4.5 и 2.0 wt.% от взятой навески. Соответствующие атомные доли Mn (x), рассчитанные в предположении, что марганец в основном замещает кадмий [3] по схеме $Cd_{1-x}Mn_xGeP_2$, составляли 0.19 и 0.09. Содержание Mn в кристаллах определяли методом атомной абсорбции. Данные химического анализа по содержанию марганца хорошо соответствовали исходному составу образцов. Намагниченность измеряли вибрационным магнитометром и сквидом, восприимчивость – методом Фарадея с электромагнитной компенсацией, электросопротивление - четырехзондовым методом.

Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре ДРОН-1 (Си K_{α} излучение, Ni-фильтр) в интервале углов $2\theta = 10-90^{\circ}$. Дифрактограммы образцов CdGeP₂, Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂, Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP₂, снятые до приложения давления, представлены на рис. 1. Как видно из рисунка, все пики на



Рис. 1. Дифрактограммы образцов CdGeP₂ (a), Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ (б), Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP₂ (в)

дифрактограммах отвечали соединению CdGeP₂. Пиков, характерных для бинарных соединений марганца с фосфором, не наблюдали. Экспериментальные межплоскостные расстояния сравнивали с эталонными для соединения CdGeP₂ по картотеке PDF, при этом с ростом содержания марганца

наблюдался сдвиг в сторону больших углов 20 по сравнению с эталоном, что свидетельствовало об уменьшении параметров решетки.

Измерения проводили в аппарате высокого давления типа наковальня с лункой («тороид») при гидростатических давлениях до 7 GPa. Тороид помещали в многовитковый соленоид, который генерировал магнитное поле напряженностью $H \le 5$ kOe, образцы шлифовали, травили до размеров $3 \times 0.8 \times 0.8$ mm. Точечные контакты наносили оловом. Погрешность измерений удельного электросопротивления, коэффициента Холла и давления составляла соответственно ±3, 3.5 и 3%. Более подробно методика измерений изложена в работе [5].

Эксперимент

Результаты измерений температурных зависимостей $\rho(T)$ и $R_H(T)$ для образцов CdGeP₂ (образец № 1) и Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ (образец № 2) *р*-типа пред-



Рис. 2. Температурные зависимости удельного сопротивления ρ (кривые *l*, *3*) и коэффициента Холла R_H (кривые *2*, *4*) для CdGeP₂ (кривые *l*, *2*) и Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ (кривые *3*, *4*)

ставлены на рис. 2. Как видно из рис. 2, для образца CdGeP₂ значение удельного сопротивления р резко увеличивается с понижением температуры, причем lgp пропорционален 1/T, что типично для случая достаточно сильной компенсации. В образце Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ с более высоким значением концентрации дырок при комнатной температуре удельное сопротивление уменьшается по абсолютной величине и при этом достаточно слабо зависит от температуры. Коэффициент Холла в области низких ($T \ge 160$ K) температур начиняет уменьшаться, что свидетельствует об участии в проводимости акцепторных уровней с энергией ионизации $E_a \le 0.02$ eV. Из температурных зависимостей $\rho(T)$ и $R_H(T)$ следует, что образцы CdGeP2 и Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ в исследованном интервале температур обнаруживают

примесную проводимость. Температурный ход кривой $R_H(T)$ может быть интерпретирован с помощью простой модели с одним сортом носителей заряда.

При высоких (до 5 GPa) гидростатических давлениях при подъеме и сбросе давления в области комнатных температур измерены удельное электросопротивление ρ и коэффициент Холла R_H на базовом образце № 1 и образцах № 2 и 3 (Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP₂) (рис. 3).



Из рис. 3,*а* видно, что в образце \mathbb{N} 1 удельное электросопротивление (кривая *1*) сначала очень медленно понижается, а при давлении *P* = 3.2 GPa $\rho(P)$ резко падает почти на порядок, и наступает фазовый переход. При дав-

лении $P \ge 4$ GPa кривая $\rho(P)$ выходит на насыщение, фазовый переход заканчивается. Тот факт, что $\rho(P)$ до фазового перехода понижается слабо, вероятно, можно объяснить тем, что с ростом давления происходит взаимокомпенсация изменения концентрации и подвижности носителей заряда. Прямая линия при декомпрессии указывает на то, что происходит разложение CdGeP₂ на Cd₃P₂ + GeP + P (черный) так же, как в работе [3]. В области насыщения электропроводность $\sigma = 43 \ \Omega^{-1} \cdot \text{сm}^{-1}$, что характерно для вырожденных полупроводников. Коэффициент Холла до давлений $P \approx 2$ GPa не меняется и при P > 2 GPa резко возрастает (в 7 раз), при $P \approx 3$ GPa наступает фазовый переход. Затем величина R_H падает приблизительно в 70 раз, и при P > 4 GPa кривая $\rho(P)$ выходит на насыщение, концентрация носителей составляет $p \sim 1.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Такие значения σ и p позволяют утверждать, что в CdGeP₂ имеет место фазовый переход полупроводник–полупроводник.

В образце № 2 (рис. 3,6) удельная электропроводность слабо понижается до давлений $P \approx 3.3$ GPa, при $P \approx 3.3$ GPa резко падает почти на 2 порядка, начинается фазовый переход, и при P > 3.5 GPa кривая $\sigma(P)$ выходит на насыщение ($\sigma = 290 \ \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$). Коэффициент Холла до давлений P < 3.5 GPa также резко падает, больше чем на порядок. Начинается фазовый переход. При $P \approx 4$ GPa кривая $R_H(P)$ выходит на насыщение ($p = 6.2 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$). Такие значения σ и p позволяют утверждать, что происходит фазовый переход полупроводник–полупроводник.

В образце № 3 (рис. 3,*в*) удельная электропроводность и коэффициент Холла до давлений P = 3.5 и 3.4 GPa возрастают с различными барическими коэффициентами, достигают максимумов при P = 3.5 GPa и затем резко падают (удельное электросопротивление почти на 6 порядков, а коэффициент Холла на 2 порядка), наступает фазовый переход. При давлениях P > 4 GPa фазовый переход заканчивается, в области насыщения $p \approx 10^{19}$ сm⁻³ и $\sigma \approx 500$ сm²·V⁻¹·s⁻¹, что характерно для вырожденного полупроводника. Таким образом, в образце № 3 происходит фазовый переход полупроводник–полупроводник.

Теперь рассмотрим обратный ход кривых $\rho(P)$ и $R_H(P)$ для образцов № 1–3. В образце № 1 он имеет вид прямой. По аналогии с результатами, полученными в [6], можно сделать вывод о том, что при приложении давления в CdGeP₂ происходит необратимый фазовый переход с разложением вещества на составляющие.

Из кривых $\rho(P)$ и $R_H(P)$ для образца № 2 видно, что при сбросе давления имеет место фазовый переход при P = 2.3 GPa. Однако, так как значения $\rho(P)$ и $R_H(P)$ до приложения и снятия давления несколько разнятся, мы делаем вывод, что имеет место необратимый фазовый переход с частичным разложением вещества.

В образце № 3 значения $\rho(P)$ и $R_H(P)$ до и после приложения давления совпадают, т.е. имеет место обратимый структурный фазовый переход (чет-кий при декомпрессии при P = 2.3 GPa).



Рис. 4. Зависимость объемной доли исходной фазы C_1 от давления при подъеме и сбросе давления для образцов № 1 $(-\bullet-), 2 (- \bigstar -)$ и 3 $(- \blacksquare -)$

Динамика изменения исходной фазы C_1 с повышением давления рассчитана на основе модели гетерофазная система-эффективная среда [6]. Из рис. 4 видно, что исходная фаза С1 в образце № 1 восстанавливается на 10%, в образце № 2 – на 50%, а в образце № 3 – полностью, т.е. процесс является обратимым. Полученные результаты подтверждаются данными рентгенофазного анализа, проведенного на образцах после снятия давления. На дифрактограмме CdGeP2 наблюдаются пики, соответствующие CdP₂ и Ge (барическое разложение полное). На дифрактограмме образ-

ца $Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP_2$ кроме пиков, относящихся к фазам CdP_2 и Ge, наблюдаются пики CdGeP_2 (разложение частичное). На дифрактограмме образца $Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP_2$ наблюдаются только пики, соответствующие CdGeP_2, – барическое разложение отсутствует. Таким образом, увеличение содержания марганца усиливает барическую устойчивость образца CdGeP_2.

Выводы

В заключение можно констатировать, что в образцах CdGeP₂ и Cd_{1-x}Mn_xGeP₂ имеет место структурный фазовый переход, который сдвигается в сторону высоких давлений с увеличением процентного содержания марганца. Определена энергия ионизации мелкого акцепторного уровня $E_a \sim 0.02$ eV при атмосферном давлении, которая хорошо согласуется с литературными данными.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 05-03-33068, № 05-02-16608) и проекта Президиума РАН «Физика и механика сильно сжатого вещества и проблем внутреннего строения Земли и планет».

- 1. А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, У.З. Залибеков, С.Ф. Маренкин, В.М. Новоторцев, С.Г. Михайлов, А.В. Молчанов, Неорган. материалы **41**, 11 (2005).
- 2. А.Ю. Моллаев, И.К. Камилов, Р.К. Арсланов, А.Б. Магомедов, У.З. Залибеков, С.Ф. Маренкин, В.М. Новоторцев, С.Г. Михайлов, ФТВД **15**, № 1, 102 (2005).
- 3. Г.А. Медведкин, Т. Ишибаши, Т. Ниши, К. Сато, ФТП 35, 305 (2001).

- 4. *Landolt-Börnstein*, Semiconductors: Physics of Ternary Compounds, O. Madelung (ed.), Springer Verlag, Berlin–Heidelberg (1985).
- 5. *А.Ю. Моллаев, Л.А. Сайпулаева, Р.К. Арсланов, С.Ф. Маренкин*, Неорган. материалы **37**, 403 (2001).
- 6. *А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, М.И. Даунов, Л.А. Сайпулаева*, ФТВД **13**, № 1, 29 (2003).

A.Yu. Mollaev, I.K. Kamilov, R.K. Arslanov, U.Z. Zalibekov, V.M. Novotorcev, S.F. Marenkin, S.A. Varnavskii

BARIC AND TEMPERATURE DEPENDENCES OF KINETIC COEFFICIENTS IN FERROMAGNETIC SEMICONDUCTOR Cd_{1-x}Mn_xGeP₂

Temperature dependences of specific resistance ρ and Hall coefficient R_H have been measured under atmospheric pressure and T = 77-400 K. Ionization energy of small acceptor level E_a has been determined. The results agree well with the literary data. Specific electrical resistance and Hall coefficient for samples of Cd_{1-x}Mn_xGeP₂ (x = 0-0.19) have been measured at hydrostatic pressures up to 5 GPa and at 300 K. At P = 3.2 GPa, dissociation of solid solution Cd_{1-x}Mn_xGeP₂ leads to the formation of separate phases of CdP₂ and Ge for x < 0.19. The addition of Mn stabilizes the crystal structure of CdGeP₂ and for the compound Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP₂ a reversible phase transition at P = 3.5 GPa is the case.

Fig. 1. Diffraction patterns for samples $CdGeP_2$ (*a*), $Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP_2$ (*b*), $Cd_{0.81}Mn_{0.19}GeP_2$ (*b*)

Fig. 2. Temperature dependences of specific resistance ρ (curves *1*, *3*) and Hall coefficient R_H (curves *2*, *4*) for CdGeP₂ (curves *1*, *2*) and Cd_{0.91}Mn_{0.09}GeP₂ (curves *3*, *4*)

Fig. 3. Baric dependences of specific electroresistance (curve 1) and Hall coefficient (curve 2) for samples $\mathbb{N} \ 1$ (*a*), 2 (δ) and 3 (*b*). \bullet , \blacktriangle – pressure rise (compression), \bigcirc , Δ – pressure release (decompression)

Fig. 4. Dependence of initial phase C_1 volumetric part on pressure at pressure rise and release for samples No 1 (-•-), 2 (- \blacktriangle -) and 3 (- \blacksquare -)